

# プログラム

※プログラムは予告なく変更となる場合があります。

## 講習会 (1 日目)

12 月 4 日 (水)

- 10 : 00 ~ 10 : 10 開会挨拶  
日本オゾン協会会長 増子 敦
- 10 : 10 ~ 10 : 50 三園浄水場運転管理におけるオゾン注入設備の安定運用について  
東京水道株式会社 齋藤 直哉
- 10 : 50 ~ 11 : 30 オゾンと紫外レーザー光を用いた高出力レーザー制御光学素子の開発  
電気通信大学 レーザー新世代研究センター 特任助教 道根 百合奈
- 11 : 30 ~ 13 : 00 (昼 休 み)
- 13 : 00 ~ 13 : 40 溶存態 DNA に対するオゾン消毒の影響  
龍谷大学 先端理工学部 准教授 越川 博元
- 13 : 40 ~ 14 : 20 無水銀 UV ランプ式と放電式によるオゾン発生の違いが水処理へ及ぼす影響  
株式会社オーク製作所 小林 剛
- 14 : 20 ~ 14 : 30 (休 憩)
- 14 : 30 ~ 15 : 10 オゾンおよび塩素による下水中大腸菌の不活化と微量化学物質の分解  
摂南大学 理工学部 都市環境工学科 教授 水野 忠雄

## 講習会 (2 日目)

12 月 5 日 (木)

- 9 : 40 ~ 10 : 20 促進酸化処理におけるオゾン/過酸化水素供給速度の影響  
東京科学大学 工学院 電気電子系 准教授 竹内 希
- 10 : 20 ~ 11 : 00 日本山村硝子株式会社におけるオゾン発生装置の利用について  
日本山村硝子株式会社 山本 柱

\*\*\*\*\*

## 見学会

12 月 5 日 (木)

- 見学場所 日本山村硝子株式会社東京工場
- 14 : 00 集 合 : 正門 (市道南橋本大山線沿い) 守衛室周辺
- 14 : 00 ~ 16 : 00 見 学 : オゾン発生装置ほか
- 16 : 00 解 散 : 現地 (正門)